PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

63-242513

(43) Date of publication of application: 07.10.1988

(51)Int.CI.

B29C 47/14

(21)Application number : 62-074132

(71)Applicant: SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

30.03.1987

(72)Inventor: MIYAMOTO TOMOHARU

SAITO MASAHARU

(54) PREPARATION OF WHOLLY AROMATIC LIQUID CRYSTAL POLYESTER FILM (57)Abstract:

PURPOSE: To orient highly a film in biaxial MD and TD and to attempt to improve the tearing and mechanical strength with a high tensile strength, by applying a specific magnetic field in the width direction of the film at the land part of a die when a molten resin is extruded from a flat

CONSTITUTION: Melt extrusion is carried out while a magnetic field of 1,000W25,000 Oe is being applied in the width direction of a film, namely TD direction, during the passage of a molten resin through a die land, and while orientation of the molecular chains is thereby being generated in the magnetic field direction. In this case, as orientation in MD direction is also generated by shearing and tensile stresses applied at a lip of the die land in the extrusion direction of the resin, a film highly oriented in biaxial MD and TD can be prepared. When the value of the magnetic field is smaller than 1,000 Oe, orientation of molecular chains does not occur and, on the other hand, when the value is larger than 25,000 Oe, a limitation exists on the instrumental capacity; therefore it is not an industrially favorable means. A more favorable value of the magnetic field is 3,000W7,000 Oe.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

够日本图特許庁(JP)

49 特許出顧公開

四公開特許公報(A)

昭63-242513

⊕Int.Cl.⁴

說別記号

厅内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)10月7日

B 29 C 47/14

6660-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❸発明の名称 液晶性全芳香族ポリエステルフイルムの製造方法

②特 関 昭62-74132

❷出 願 昭62(1987)3月30日

伊 明 者 宮 本

4回 治

東京都港区三田3丁目11番38号 住友ベークライト株式会

社内

砂発明者 斉藤 正治

東京都港区三田3丁目11番36号 住友ベークライト株式会

社内

切出 顧 人 住友ベークライト株式

東京都港区三田3丁目11番36号

会社

朔 知 書

1. 显男の名称

波晶性全方系数 ポリエステルフィルムの製造方法

- 2. 特許請求の疑問
- 1) 独黒性金弁書級ポリエステルを特徴が出したよう、フラットダイにてフィルム成形するに関し、ダイのランド部において、フィルムの巾方向に、1004~ 25080 O o の改場をかけて、破場方段に観動の分子級の配向を起こさせつつ、特殊が出しを行うことを特徴とする液晶性金末書版ポリエステールフィルムの製造方法。
- 2) 板晶性全方等板ボリエステルは、テーモトロビック型であり、かつ、主領に液晶形成単位が独合された分子模立である特許領求の観音系(項記型の製品性全方を設示リエステルフィルムの製造方法。
- 3. 発明の詳細な異明

(産型上の利用分間)

太豊明は、彼品性全労等族ポリエステルフィル

よの観念方法に関するものである。更に押しくは、 観聴時に、フィルムの市方向に磁場をかけて、フィルム市方向への分子機の配向を起こさせて、フィルムの機械的方向(以下、MD方向と時ず。)の引収を性、並びに市方向(以下、TD方向と時ず。)の機械強度を同上させることにより、MDノTDの機械的強度における異方性を減少させることを目的とする版場性全方とある。

特開昭63-242513(2)

有している。

従来より、上配の様な光学男方性を示すよりよ ステルをフラットダイにより押出収息すると、ダ イランド・ダイリップ部分で製脂の吐出方向に加 わるせん前ならびに、引張りお力によって、分子 銀が容易に応力の加わる方向(吐出方向)へ高度 に配向することが知られている。又、他分子被益 の場合には、機械的店力の他、電気能力などの外 部作用によっても、同様に分子額の配向が起こる ことが知られている。そして、得られたポリエス テルフィルムは、配向方向のHD方向には、極め て高い強度を有するが、反屈、TD方典には、分 子のからみ合いが少なく、この方向の環状強度を 担うのは、主に分子質問引力であるため、考しく 使い強度となり、かつ、M D 方向には容易に引き 殺けてしまうという欠点があり、フィルムの用途 が多くの場合、制限されていた。そこで、被暴性 オリエステルフィルムのこのような M D / T.D に おける母方性を疑わすることを目的として、分子 彼の紀向コントロールを行うために、分子構造の

内部可能化、ボリマーブレンド、無機フィラーの 光でんなどが提案されている。しかし、このよう な系では、分子配向が、むしろ響しく乱されて、 フィルム全体としての職補強度が大きく低下する 傾向にある。又、通常で作戦した1輪(MD) 配 向フィルムを、一足角度をつけてラミネートして、 多輪配向フィルムを作数することも提案されてい るが(例えば、特別昭 5 8 - 3 1 7 1 8)、連続 生産が回しく、コスト的に問題があり、工業的な 製造方法としては来だ確立されていなかった。

(発明の目的)

本発明は、往来問題であった工業的に連鎖生産可能な、高強度二輪高配向被品性全方音抜ポリスステルフィルムを得んとして研究した結果、溶散状態の問題をフラットダイにより押出皮がする際に、ダイのランド部においてフィルムの市方向に1000~ 25000 De の破場をかけることにより、分子気が、市方向に配向するとの知見を得、更にものである。

(発明の構成)

本見明は、高強度二輪高配向被品性全方音數ポリエステルフィルムの製造方法であって、特限制制が、ダイランド環温中にフィルムの中方例に1008~25000 Q e の経馬をかけて戦場方向に分子数の配向を超こさせつつ、特職押出しを行うことを特別とする被晶性全方音波ポリエステルフィルムの製造方法である。

この場合、樹脂の吐出方向に、ダイランド部・ リップで振わるせん筋・引張り応力によりMD方 角にも配向が超こるため、MD/TDI輸に高度 に配向したフィルムの作製が可慮となったもので

向、祖場の大きさについては、1000 Q e より小さい場合分子側の配向が起こらず、又、25000 Q e より大きくなると、設備能力的に限算があり、工器的な手法とは言えない。より好ましい祖場の大きさは、3000~7000 Q e である。

又、被品性会芳名数ポリエスチルは、無機物を 添加したものでも、ポリマーブレンドを行ったも のでも良いが、活加しない系に比較して、留場配 肉の効果が彼少する傾向にある。

得られたフィルムは、高度に 2 軸に配向した高 数度フィルムであるが、更に、 2 軸延伸、熱処理 等の数処理を施しても扱わない。

(発男の助果)

本党明方法によれば、MD/TDのを他に高度に配向し、高強度で引収合性の大中に改良された被属性全芳香版ポリエステルフィルムが作製できる上に、連続生産も可能であるので、工業的な核晶性全芳香版ポリエステルフィルムの製造方法として好速である。

(実 施 例)

セラニーズ和製の被品性全芳香技ポリエステル 甘脂である「Vsctrs」モスクリュー径50mの押出機によりフィルム化する際に、ダイランド 通路中の特徴樹脂に、フィルムの山方向に、4998 Oe の磁場をかけ押出した後、引き取り、冷却図 化した。

(注 较 例)

特開昭 63-242513(3)

上記と同一条件で、磁場をかけずに、そのまま 詳出し、引き取り、冷却固化したフィルムを作業 した。詳られたフィルムの機械物性を変まにした。

支1. 液晶性ポリエステルフィルムの機械特性

ナスト項目	実 独 伊 (ND) (TD)	! 比 使 例 (ND) (TD)
引 製 独 收 (kaf/m) (xb/>Fa7独)	9.5 9.5	9.5 0.3
引 張 遊 崔 (kef/m²) (ASTND-882)	32.5 27.2	34.0 8.5

特許出願人 住女ペークライト株式会社